

#### Tópicos Especiais 1 Introdução a Microeletrônica ARA7551 -Variáveis de Projeto-

Tiago Oliveira Weber

9 de agosto de 2017

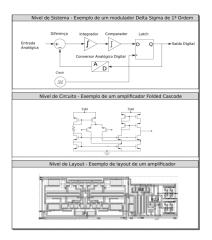


#### **Outline**

- Etapas de Projeto
- 2 Variáveis de Projeto
- 3 Desempenho e Espaço de Projeto
- Projeto Hierárquico

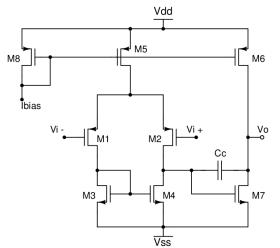


#### **Etapas**





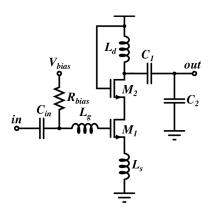
## Esquemático - Exemplo de Amplificador Miller



Tópicos Especiais 1 Introdução a Microeletrônica ARA7551 - Variáveis de Projeto-

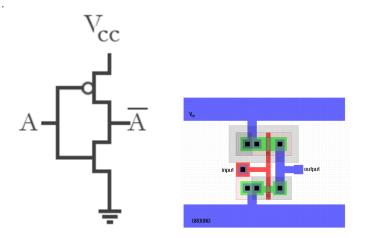


### Esquemático - Exemplo de LNA





#### Exemplo digital - Inversor

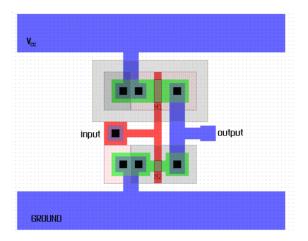


Fonte:

https://www.sccs.swarthmore.edu/users/06/adem/engin/e77vlsi/lab3/ Tópicos Especiais 1 Introdução a Microeletrônica ARA7551 -Variáveis de Projeto-



#### Exemplo digital - Inversor

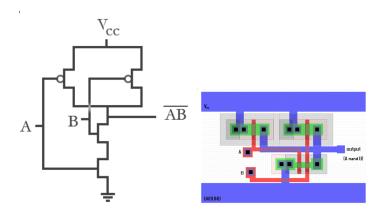


Fonte:

https://www.sccs.swarthmore.edu/users/06/adem/engin/e77vlsi/lab3/



### Exemplo digital - NAND (dig.)

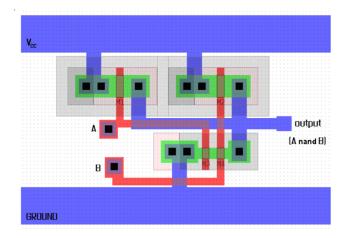


#### Fonte:

https://www.sccs.swarthmore.edu/users/06/adem/engin/e77vlsi/lab3/



#### Exemplo digital - NAND



Fonte:

https://www.sccs.swarthmore.edu/users/06/adem/engin/e77vlsi/lab3/



#### Variáveis de Projeto

- Projetos analógicos em nível de circuito possuem variáveis geométricas e elétricas.
- Variáveis Elétricas:
  - são tensões e correntes que estão usualmente na interface do dispositivo sob teste (DUT, do inglês, Device Under Test) e o ambiente externo, tais como correntes de polarização.
  - Em projetos maiores, tais valores podem estar previamente limitados pelas tensões/correntes de referência existentes no sistema.



#### Variáveis de Projeto

- Variáveis Geométricas:
  - são as dimensões dos dispositivos existentes no circuito, tais como a largura e comprimento do canal de um transistor.
  - determinam características do dispositivo como o valor de um resistor, de um capacitor, ou a curva corrente/tensão de um transistor.

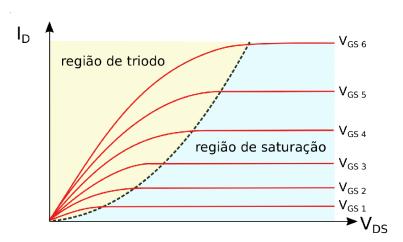


#### Variáveis de Projeto - Id em um transistor MOS

$$i_D = \begin{cases} 0, & \text{se na região de corte} \\ \mu_n C_{OX} \frac{W}{L} [(v_{GS} - v_{TH}) v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2}], & \text{se na região linear (de triodo)} \\ \frac{\mu_n C_{OX} W}{2L} (v_{GS} - v_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS}), & \text{se na região de saturação} \end{cases}$$



# Variáveis de Projeto - Id x VDS em um transistor MOS





### Transistor MOS - Regiões de Operacão

triodo 
$$v_{DS} < v_{GS} - v_{TH}$$
  $e$   $v_{GS} > v_{TH}$  saturação  $v_{DS} \ge v_{GS} - v_{TH}$   $e$   $v_{GS} > v_{TH}$ 



#### Variáveis de Projeto - Exemplo

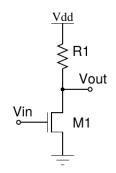


Figura: Estágio Fonte Comum

Parâmetro pré-determinado:  $V_{DD} = 1.25$ Vetor de variáveis de projeto:  $\vec{x} = W_1, L_1, R_1$ 



#### Medidas de Desempenho de Projeto

- As medidas de desempenho são resultado de funções das variáveis de projeto discutidas na seção anterior.
- Cada medida de desempenho representa um aspecto do circuito a ser analisado.
- As medidas a serem realizadas dependem do tipo de bloco sendo projetado.





#### Espaço de Projeto

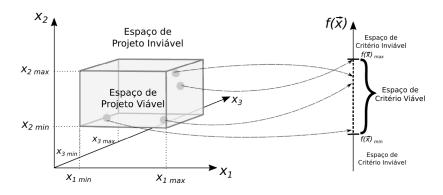


Figura: Espaço de Projeto com 3 variáveis e **Espaço de Critério Unidimensional** 



#### Espaço de Projeto

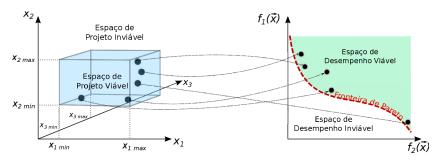
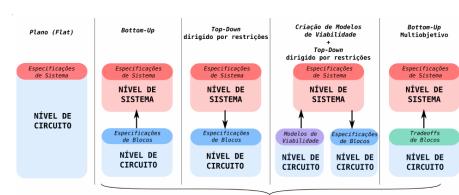


Figura: Espaço de Projeto com 3 variáveis e Espaço de Critério Bidimensional



#### Projeto Hierárquico



Estratégias de Projeto Hierárquico